

=====

CHINA IP Newsletter JETRO 北京事務所知的財産権部 知財ニュース
2020/10/9 号 (No. 374) 「第 2 回日中商標制度シンポジウム」参加募集特別号

=====

平素より「CHINA IP Newsletter」をご愛読いただき、誠にありがとうございます。
皆様に厚く御礼申し上げます。

日本貿易振興機構（ジェトロ）北京事務所が中華商標協会と共同開催する「第 2 回日中商標制度シンポジウム」について、以下のとおりご案内いたします。

□ ■ □

ジェトロ北京事務所・中華商標協会共催
「第 2 回日中商標制度シンポジウム」のご案内

□ ■ □

今般、ジェトロ北京事務所と中華商標協会の共催による「第 2 回日中商標制度シンポジウム」を、物理会合とオンラインセミナー（Zoom）を併用したハイブリッド形式にて開催いたします。

第二回目の開催となる今次シンポジウムにおいては、日中両国の商標審査官、中国の裁判官・実務家を講師に迎え、日中の商標審査の状況、悪意の商標出願の審査運用・裁判実務等に関する講演を実施いただく予定です。

これらのテーマは、日中知財関係者による商標制度の理解を深め、商標権の取得・保護をより一層充実させるために有益であると考えております。奮ってご参加いただければ幸いです。

本シンポジウムへの参加を希望される方におかれましては、下記「10. 申込方法」をご覧の上、お申し込みいただきますようお願いいたします。

—開催概要—

1. 日時： 2020 年 10 月 22 日(木) 13:30～17:30（中国時間）
14:30～18:30（日本時間）
2. 形式： 物理会合とオンライン形式（Zoom）の併用
3. 開催場所： 長富宮飯店 1 階 芙蓉の間（住所：北京市建国門外大街 26 号）
4. 主催： 日本貿易振興機構北京事務所、中華商標協会
5. 講演概要案（※全て中国時間）：
 - (1) 13:30～13:45 開幕式
国家知識産権局国際合作司副司長 原琪
中華商標協会長 馬夫
日本国特許庁審査業務部商標課長 高野和行
 - (2) 13:45～14:05 講演 1
日本商標制度と商標審査の最新状況について
日本国特許庁審査業務部商標課長 高野和行
 - (3) 14:05～14:30 講演 2
中国商標法改正後の商標審査実務の最新状況について
国家知識産権局商標局審査二処 宋玲玲
 - (4) 14:30～15:00 講演 3

日本における悪意の商標出願対策について

日本国特許庁審査業務部商標課商標制度企画室 竹内耕平

(5) 15:00～15:25 講演 4

中国商標法改正後の商標審判実務の最新状況について

国家知識産権局商標局評審六処 陳輝

【15:25～15:40 休憩】

(6) 15:40～16:10 講演 5

改正法実施後の悪意のある商標出願に関する裁判実務について

北京市知識産権法院裁判官

(7) 16:10～16:40 講演 6

商品・役務の類否判断と取扱い

日本国特許庁審査業務部商標課商標審査基準室長 小林正和

(8) 16:40～17:10 講演 7

企業の商標保護戦略について

中華商標協会 常務理事機関代表

(9) 17:10～17:30 質疑応答

(10) 17:30～17:35 閉幕式

6. 定員：会場参加 最大 50 名程度（先着順）

オンライン参加 最大 250 名程度

7. 参加条件：日系企業

※中国の弁護士・弁理士事務所の参加希望者は、中華商標協会経由でご応募いただきますようお願いいたします。

※参加人数等の把握のため、複数の方の参加を予定されている企業様等におかれましても、個別に参加登録をいただきますようお願いいたします。

8. 参加費：無料

9. 言語：日中同時通訳

※Zoomで同時通訳機能を使うためには、Zoomアプリの事前インストールが必要となります。アプリについては、以下よりダウンロードをお願いいたします。

<Zoom公式ウェブサイト(英語)> https://zoom.us/download#client_4meeting

10. 申込方法：

2020年10月19日(月)17:00までに、以下のフォームにアクセスいただき、必要事項をご記入の上、お申し込みください。

<申し込みフォーム> <https://www.jetro.go.jp/form5/pub/pcb/tm-seminar-2nd-cn>

11. お問い合わせ先

ジェトロ北京代表処知的財産権部

Tel：010-6528-2781

E-mail：pcb-ip@jetro.go.jp